

OSK 083YN400 エネルギー分散型 二次ターゲット 蛍光X線分析器装置/ Genius



エネルギー分散型 二次ターゲット 蛍光X線分析装置 /Genius IF

- 全元素の最適な励起が可能な特許取得のジオメトリ。
- 8つの二次ターゲット
- 8つのカスタマイズ可能なチューブフィルター
- イスラエル Xnemetrix製

<特長>

- ☐ 非破壊元素分析（元素分析 Na(11)–U(92), ppm-100%）
- ☐ シリコンドリフト検出器（～125eV／優れたエネルギー分解能力）
- ☐ 8つの二次ターゲットと特注フィルターを組合わせ、迅速／正確に微量元素を計測
- ☐ サンプルトレイ搭載（8/16 ポジション）

<きめ細かな使いやすさ>

- ◎特許取得のジオメトリ。
- ◎8つの二次ターゲット、8つのカスタマイズ可能なチューブフィルターにより、迅速で正確な計測が可能。

<仕様>

品番	OSK 083NY400
検出器	Beウィンドウを備えたシリコンドリフト（-125eV）
測定元素範囲	Na(11)-U(92)
検出率	サブ ppm-100%
励起	50kV、50W X線装置（Rh/Mo/Ag/W/Pd アノード）
励起タイプ	二次ターゲットおよびフィルター直接方式
オートサンプラー	8/16 ポジション
本体重量	約50kg
本体外寸法(WxDxH)／試験室寸法	L55 x W55 x H32 cm / L22 x W22 x H5 cm
チューブフィルター	8種類より選択可
二次ターゲット	8種類より選択可
コリメーター（視準器）	0.3mm - 3mm
作業環境	エア／ヘリウム／真空
電源	100-230VAC 50/60Hz
ソフトウェア	解析パッケージ（表示言語:英語 Windows OS対応）
オプションソフトウェア	高FP解析、規格外ソフトウェア、ライブラリー

<オプション>

軽元素SSD、サンプルスピナー



OSK オガワ精機株式会社

[高田馬場支店]

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-10-11

TEL : 03-6908-5257 FAX : 03-6908-5258

Email : sales@ogawaseiki.jpn.org